

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10065296 A

(43) Date of publication of application: 06.03.98

(51) Int. CI

H05K 1/09 B32B 18/00 C04B 37/02

H01L 23/15 H05K 1/03

H05K 3/38

(21) Application number: 08221478

(22) Date of filing: 22.08.96

(71) Applicant

MITSUBISHI MATERIALS CORP

(72) Inventor:

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

NAGASE TOSHIYUKI KUROMITSU YOSHIO KANDA YOSHIO HATSUKA AKIFUMI

(54) CERAMIC CIRCUIT BOARD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To absorb strain, caused by the thermal expansion coefficient difference between a ceramic board and each of first and second aluminum boards, even if a heat cycle is applied, by providing the first and second aluminum boards laminated respectively on both sides of the ceramic board made out of $\mathrm{Si}_5\mathrm{N}_4$ interposing Al-Si brazing filler metals in between.

SOLUTION: To laminate first and second aluminum boards 11, 12 on both sides of a ceramic board 13 by adhesion, an Al-Si brazing filler metal, the ceramic board 13, and Al-Si brazing filler metal, and a second aluminum board 12 are piled up, and a load 0.5-5kgf/cm² is applied to these in that state, and they are heated in a vacuum to 600-630°C. Even if a heat cycle is applied to this circuit board, it is possible to absorb strain generated by the thermal expansion coefficient difference between the ceramic board 13 and each of the first and second aluminum boards 11, 12, by the elastic deformation of the aluminum boards, having smaller deformation resistances compared with the metallic member made of Cu, etc., heretofore in use.

10



(19)日本面特許庁 (JP)

四公公開特許公報(A)

(11)特許出賦公開番号

特開平10-65296

(43)公開日 平成10年(1998) 3月6日

	38434371 FL	广内整理器号	ΡI		技術表示箇所
(51) Int CL.	裁例記号	11 kilmomer is	H05K 1/09	g C	
H05K 1/09			B32B 18/00	o B	
B32B 18/00			C04B 37/0	_	
C04B 37/02			нобк 1/0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
H01L 23/15		17	3/3	_	
H05K 1/03	610	7511-4B 審查請求			最終更に続く
(21)出資本号	特爾平8-221478		=	00006264 遵マテリアル株式会社	
(22) 出頭日	平成8年(1996)8	月22日	(72) 発明者 基	で京都千代田区大手町 1丁 投稿 数之 不玉県大台市北袋町 1 丁目 マテリアル株式会社総合報	297番地 三菱
			#	見光 祥郎 第五県大宮市北袋町1丁目 マテリアル株式会社総合配	
			#	中田 裁議 奇玉県大宮市北泉町1丁目 マテリアル株式会社総合る	
			(74)代理人 乡	中理士 須田 正義	最終質に続く

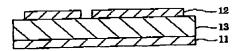
(54) [発明の名称] セラミック回路基板

(57)【要約】

【課題】熱サイクルを繰返し付加してもセラミック基板 にクラックが発生しない。

【解决手段】セラミック基板13がSi, N. により形成 され、このセラミック基板13の両面にA1-Si系ろ う材を介して第1及び第2アルミニウム板11、12が それぞれ環層接着される。また第1及び第2アルミニウ ム板11、12のA1の純度は98、98重量%以上で ある。

<u> 10</u>



- 10 セラミック回路基板
- 11 第1アルミニウム板 12 第2アルミニウム板 13 セラミック基板

1/2

(2)

特開平10-85298

[特許請求の範囲]

【請求項1】 Si,N.により形成されたセラミック基 板(13)と、

前配セラミック基板(ユ3)の両面にAl-Si系ろう材を 介してそれぞれ積層接着された第1及び第2アルミニウ ム板(11,12)とを備えたセラミック回路基板。

【請求項2】 第1及び第2アルミニウム板(11,12)の A1の純度が99.98重量%以上である請求項1記載 のセラミック回路基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明はパワーモシュール用 基板等の半導体装置のセラミック回路基板に関するもの である。

[0002]

[従来の技術] 従来、窒化物系のセラミック基板と金属 部材とが、15~35重量%のCuと、1~10重量% のTi,Zr及びNbから選ばれた少なくとも1種と、 20~40重量%のW, Mo, 釜化アルミニウム, 蜜化 ケイ菜及び窒化ホウ素から選ばれた少なくとも 1 種と、 残部にAg とを含む接合用組成物により接合されたセラ ミックスー金属接合体が開示されている(特開平5-2 46789)。との接合体では、窒化物系のセラミック 基板が窒化アルミニウム、窒化ケイ索、窒化ホウ索、サ イアロン等により形成され、電子部品の回路となる金属 部材がCu. Cu合金. Ni. Ni合金, W. Mo等に より形成される。また上記接合用組成物はAg-Cuの 共品組成(72<u>重量</u>%Ag-28重量%Cu)若しくは その近傍の粗成のろう材成分を主とし、これにTi. Z r及びN b から選ばれた少なくとも1種の活性金属と、 W. Mo. 窒化アルミニウム、室化ケイ素及び定化ホウ 素から選ばれた少なくとも1種とを配合して構成され

【0003】とのように構成されたセラミックー金属接 合体では、窒化物系のセラミック基板に熱膨張係数が近 似した熱広力級和成分を配合した接合用組成物を、上記 セラミック基板及び金属部材間に介在させた状態で加熱 接合するので、中間接合層となる上記接合用組成物の熱 膨張係数がセラミック基板と金属部材との中間的な値を 示す。との結果、上記中間接合層が窒化物系セラミック 部材と金属部材との熱膨張係数の差に起因する熱応力の 緩和層として機能するため、セラミック基板側に過度の 応力が働くことを防止できる。従って、熱サイクルが付 加されても、セラミック基板側のクラック等の発生を抑 制できるようになっている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来のセ ラミックスー金属接合体では、C u やC u 合金等により 形成された金属部材の変形抵抗が比較的大きいため、熱 サイクルを付加すると、接合用組成物で窒化物系のセラ 50 /cm³を加え、真変中で600~630℃に加熱する

ミック基板に作用する熱応力が多少緩和されるけれど も、このセラミック基板に作用する熱応力は未だ大き い。との結果、熱サイクルが繰返し付加されると、セラ ミック基板にクラックが発生する場合があった。本発明 の目的は、熱サイクルを繰返し付加してもセラミック基 板にクラックが発生しないセラミック回路基板を提供す ることにある。

7

[0005]

【課題を解決するための手段】請求項 1 に係る発明は、 10 図1に示すように、Si,N,により形成されたセラミッ ク基板13と、セラミック基板13の両面にA1-Si 系ろう材を介してそれぞれ隔層接着された第1及び第2 アルミニウム板11,12とを備えたセラミック回路基 ・ 板である。との論求項1に係るセラミック回路基板で は、第1及び第2アルミニウム板11.12が従来のC uやCu合金等にて形成された金属部材と比べて変形抵 抗が小さいので、回路基板10に熱サイクルを付加した ときのセラミック基板13に作用する熱応力は小さい。 **この結果、セラミック基板13にクラックが発生しな** وديا 20

【0006】前求項2に係る発明は、前求項1に係る発 明であって、更に図1に示すように、第1及び第2アル ミニウム板11,12のA1の純度が99,98重量% 以上であることを特徴とする。この論求項2 に係るセラ ミック回路基板では、第1及び第2アルミニウム板1 1, 12のA1の純度を99.98重量%以上とする と、第1及び第2アルミニウム板11、12の0、2% 耐力が29MPaと小さくなる。との結果、第1及び第 2アルミニウム板11.12の変形抵抗が小さくなるの で、回路基板10に熱サイクルを付加しても、セラミッ ク基板 13 に作用する熱応力はこのセラミック基板 13 にクラックが発生しない範囲となる.

[0007]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を図面に 基づいて詳しく説明する。 図1 に示すように、 セラミっ ク回路基板10はSi¸N,により形成されたセラミック 基板 1 3 と、このセラミック基板 1 3 の両面にA1-S i 系ろう材(図示せず)を介してそれぞれ積層接着され た第1及び第2アルミニウム板11,12とを償える。 第1及び第2アルミニウム板11.12はA1の純度が 99,98重量%以上の高純度のA!合金により形成さ れ、Al-Si系ろう材は93.5~91.5重量%の A1と8.5~8.5<u>雪量</u>%のSiとの合金により形成

【0008】セラミック基板13の両面に第1及び第2 アルミニウム板11、12を積層接着するには、第1ア ルミニウム板11の上にA1-Si系ろう材、セラミヮ ク基板13、A1-Si系ろう材及び第2アルミニウム 板12を重ねた状態で、これらに荷重0.5~5kg 🕻 (3)

特開平10-85296

ととにより行われる。積層接着後、第2アルミニウム板 12はエッチング法により所定のパターンの回路とな る。なお、第1アルミニウム板をエッチング法により所 定のパターンの回路としてもよく、また第1及び第2ア ルミニウム板の両者をエッチング法により所定のパター ンの回路としてもよい。

3

[0009]

【実施例】次に本発明の実施例を比较例とともに図面に 基づいて詳しく説明する。

<実施例1>図1に示すように、槂、橙及び厚さがそれ 10 それ50、8mm、50、8mm及び0、635mmの Si,N。により形成されたセラミック基板13と、縦、 横及び厚さがそれぞれ50.8mm、50.8mm及び 0. 4mmのA 1 合金により形成された第1及び第2ア ルミニウム板11,12と、縦、横及び厚さがそれぞれ 50.8mm、50.8mm及び0.03mmの図示し ないA1-Si茶ろう材とを用意した。第1及び第2ア ルミニウム板11.12のA1の純度はともに99.9 99蛍量%であり、Al-Si系ろう材はAl-7. 5 **重量%Si合金であった。また第1及び第2アルミニウ** ム板はA1の他に0.0003重量%のSiと、0.0 002重量%のFeと、0.0001重量%のCuとを 含んでいた。 第1アルミニウム板11の上にA1-Si 系ろう材、セラミック基板13、A1-Si系ろう材及 び第2アルミニウム板12を筆ねた状態で、 とれらに荷 重5kgf/cm²を加え、真空中で630℃に加熱す ることにより、セラミック基板13の両面に第1及び第 2アルミニウム板11,12を積層接着した。積層接着 後、第2アルミニウム板12をエッチング法により所定 のパターンの回路として、セラミック回路基板10を得 30 九.

[0010] < 実施例2 > 第1及び第2アルミニウム板が99.99量量%のA1と、0.003重量%のSiと、0.003重量%のFeと、0.003重量%のCuとを含むことを除いて、実施例1のセラミック回路基板と同一に構成されたセラミック回路基板を実施例2とした

<実施例3>第1及び第2アルミニウム板が99.98 量量%のA1と、0.003重量%のSiと、0.00 3重量%のFeと、0.003重量%のCuと、0.0 1重量%のMnとを含むことを除いて、実施例1のセラミック回路基板と同一に構成されたセラミック回路基板を表表して、実施例3とした。

【0011】<比較例1>第1及び第2アルミニウム板が98、97重量%のA1と、0、003重量%のSiと、0、003重量%のFeと、0、003重量%のCuと、0、02重量%のMnとを含むことを除いて、実施例1のセラミック回路基板と同一に構成されたセラミ

ック回路基板を比較例 1 とした。

<比較例3>第1及び第2アルミニウム板が99.50 重量%のAlと、0.20重量%のSiと、0.25 重%のFeと、0.03重量%のCuと、0.03重量 %のMnとを含むことを除いて、実施例1のセラミック 回路基板と同一に構成されたセラミック回路基板を比較 例3とした。

【0012】<比較例4>図示しないが、実施例1と同 形向大のSi,N.により形成されたセラミック基板と、 実施例1の第1及び第2アルミニウム板と同形向大のC u (無酸素鋼或いはリン脱酸鋼) により形成された第1 及び第2銅板とを用意した。また接合用組成物として重 重比でAg:Cu:Ti:W=49.9:19.0: 2.0:30.0の混合粉末を用意し、この混合粉末1 00重量部に、カルボキシル基単合したアクリル樹脂を 10重量部、テレビネオールを20重量部、オレイン酸 を0. 1cc加え、十分に混合して接合用ペーストを作 製した。 第1及び第2銅板の各々一方の表面に上記接合 用ペーストをスクリーン印刷して乾燥し、上記セラミゥ ク基板の両面に接合用ペーストの釜布層を有する第1及 び第2銅板を積層した。との積層物を前定の雰囲気中で 所定の温度で熱処理することにより、 セラミック**甚**板の 両面に第1及び第2銅板を積層接着し、第2銅板をエッ チング法により所定のパターンの回路とした。とのセラ ミック回路基板を比較例4とした。

【0013】<比較試験及び評価>実施例1~3及び比較例1~4のセラミック回路基板を、先ず-55℃に30分間さらし、次いで室温に10分間さらし、次に150℃に30分間さらし、更に室温に10分間さらした。これを1サイクルとして温度サイクル試験をそれぞれ100回行った。それぞれの試験で温度サイクルが10回、100回、200回、400回、700回及び10回の回になった時点で、倍率10倍の顕微鏡により上記回路基板のセラミック基板にクラックが発生しているか否かをそれぞれ観察した。その結果を表1に示す。表1において、「1」はセラミック基板にクラックが発生していなかったことを示し、「2」はセラミック基板に増かにクラックが発生していたことを示し、「3」はセラミック基板に多くのクラックが発生していたことを示す。

[0014]

[[秀]

1/2

(4)

特開平10-65298

	温度サイクル(回)								
Ţ	10	100	200	400	700	1000			
実施例1	1	1	1	1	1	1			
実施例 2	1	1	1	1	1	1			
実施例 3	ı,	1	1	1	1	1			
比較例1	1	1	1	1	2	3			
比較例 2	1	1	1	2	3	Э			
比較例 8	1	1	2	- 3	3	3			
比較例4	1	2	2	3	3	3			

[0015]表1から明らかなように、実施例1~3で はセラミック芸板に全くクラックが発生しなかったのに 対し、比較例1~6では温度サイクル700回後、40 0回後及び200回後にセラミック基板にそれぞれクラ ウム板のA1の純度が89.98重量%以上であれば、 セラミック基板にクラックが発生しないことが判った。 またセラミック基板の両面に第1及び第2銅板を積層接 着した比較例4の回路基板では、温度サイクル100回 後にセラミック基板にクラックが既に発生していた。 [0018]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、セ ラミック基板をSi, N。により形成し、Cのセラミック 基板の両面にA 1 - S i 系ろう材を介して第1及び第2 アルミニウム板をそれぞれ積層接着したので、との回路 30 基板に熱サイクルを付加しても、セラミック基板と第 1 及び第2アルミニウム板との熱膨張係数の差による歪み が従来のCuやCu合金等にて形成された金属部材と比 べて変形抵抗の小さい第1及び第2アルミニウム板の弾*

*性変形により吸収される。またこのときのセラミック基 板に作用する熱応力は小さいので、セラミック基板にク ラックが発生することはない。また第1及び第2アルミ ニウム板のA1の純度が99.98重量%以上であれ ックが発生していた。この結果、第1及び第2アルミニ 20 ば、第1及び第2アルミニウム板の0.2%耐力が29 MPaと小さくなる。との結果、第1及び第2アルミニ ウム板の変形抵抗が小さくなるので、回路基板に熱サイ クルを付加しても、セラミック芸板に作用する熱応力は このセラミック基仮にクラックが発生しない範囲とな

【図面の簡単な説明】

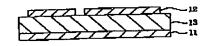
【図1】本発明一実施形態のセラミック回路基板を示す 縦断面図。

【符号の説明】

- 10 セラミック回路基板
- 11 第1アルミニウム板
- 12 第2アルミニウム板
- 13 セラミック基板

[図1]

10



12/12

(5)

特開平10-65296

С

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

F I H O 1 L 23/14 技術表示箇所

HO5K 3/38

(72)発明者 初座 昌文

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱 マテリアル株式会社総合研究所内